

自己制御機能を持つ二流体噴射弁の特性

Characteristics of Y-Jet-Type Airblast Atomizer with Self-Control Function

大黑 正敏, 酒井 寬朗, 古舘 仁, 加賀 拓也, 稲村 隆夫, 丹野 庄二 (Masatoshi DAIKOKU) (Hiroaki SAKAI) (Hitoshi FURUDATE)(Takuya KAGA) (Takao INAMURA) (Shoji TANNO) 八戸工業大学 弘前大学 東北大学 (Hachinohe Institute of Technology) (Hirosaki Univ.) (Tohoku Univ.)

A new type of atomizer was developed to control mean droplet diameter over a wide range of liquid flow This atomizer employs a fluid amplifier which controls the liquid delivery to two kinds of injection rate. ports with different inner diameters. Fine droplets and relatively coarse droplets are ejected from smaller ports and larger ports, respectively. It was found that the bistable amplifier is suitable to adjust the liquid distribution to each port. Comparing among the atomizers which have different inner diameter D and length L of the larger port, minimum mean diameter was obtained by the atomizer with L/D of around 2.0. The effects of the fluid amplifier dimension on the liquid distribution to the ports and the spray characteristics were In case of $m_A = 6.0$ g/s, the mean diameter was almost kept constant value of 70 microns also investigated. over the whole range of the liquid flow rates while the splitter offsets of the first and the second amplifiers were -0.5 mm and 0.6 mm, respectively.

Key words: Fluid Amplifier, Twin-Fluid Atomization, Y-jet Atomizer, Spray Characteristics, Automatic Control

1. 緒 言

ジェットエンジンや自動車用エンジンなどにおいて は、広い燃料流量範囲で噴霧特性を制御することが必 要とされている.従来,機械的な可動機構を用いて燃 料流量を制御したり,噴射弁形状を変える方法^{(1),(2)}が採 られてきたが,これらの方法は機械的可動部を有して いるため,厳しい信頼性や耐久性の要求にじゅうぶん 応えられるものとは言い難い.一方,流体素子⁽³⁾は,機 械的可動部を持たないため,動作が速く,また機構が 簡単で,寿命も長いことに加えて電気回路を必要とし ないため,ノイズ等による電気回路の誤動作や電力供 給の遮断などの事故等も考える必要がなく,信頼性・ 耐久性が高く、タービンの速度制御系、ミサイルのロ ール姿勢制御,人工衛星等の特殊な分野に用いられて

原稿受付:1999年4月23日

きた. そこで著者のひとり稲村(%らは, 異なる平均粒径 の噴霧を生成するための気流速度が異なる大小2種類 の噴孔を持つ多孔式Yジェット噴射弁において、それ ぞれの噴孔への供給液体流量を流体素子によって配分 し, 噴霧全体の平均粒径を一定に保つ制御を試みた. その結果、平均粒径の液体流量による変化は抑えるこ とができたものの、小噴孔および大噴孔それぞれから 噴出した噴霧の平均粒径と各噴孔へ流れる液体流量の 割合が大流量域で適切とは言い難く、このとき噴霧全 体としての平均粒径の増大が見られた、そのため次段 階として、

大噴孔の寸法形状が全体の噴霧粒径へおよ ぼす影響を調べい,大流量域でも粒径の増大を抑え,良 好な噴霧特性を得る噴孔の選定も行われた. しかしな がら、流体素子自身の特性が各噴孔への流量配分、噴 霧特性へおよぼす影響に関しては依然不明な点が多い. 本研究は、液体流量によらず、一定の平均粒径を得

微粒化 Vol.8, No.24 (1999) 181



Fig.1 Experimental apparatus





Fig. 3 Details of fluid amplifier

る噴射弁開発を目指しているが、本報では、小噴孔お よび大噴孔から噴出した噴霧の平均粒径と各噴孔への 液体流量の割合との問題解決と流体素子自身の特性を 明確にすることを目的とする.そのため、噴孔の寸法 形状や液体の流量配分決定に重要な役割を持つ流体素 子のスプリッタオフセットに着目し、これらの流量特 性や噴霧特性におよぼす影響を調べることにする.

2. 実験装置および実験方法

2.1 実験装置

図1に実験装置系統図を示す.コンプレッサ(1)により加圧された空気をふたつに分け,一方を液体加圧用,他方を微粒化用空気として使用する.微粒化用空気は, 圧力調節のレギュレータ(2)を経て,タンク(3)へ流れ, ニードルバルブ(4)で流量が調節され,流量計(5)を経て, 噴射弁(9)へ導かれる.また,液体はタンク(6)内で加圧 され,流量計(7)を経て,ニードルバルブ(8)で流量が調 節され,噴射弁に至る.

2.2 噴射弁の構造

図2に流体素子を組み込んだ多孔式Y-ジェット噴射

弁の構造を示す.供給された液体は、1段目(No.1),2 段目(No.2)の流体素子、3段目(No.3)のオリフィスを通り、微粒化用空気により噴霧される構造である.

2.3 流体素子の構造

図3はこの噴射弁に組込まれた流体素子およびオリ フィスの構造を示している.流体素子は,厚さ4 mmの 円板に深さ1 mmの構を作ることで形成されている.(1) は図2の No.1,(2)は図2の No.2 に対応しており,双 安定の素子である.両者ともに主流が流れる Main nozzle と制御流が流れる Control port のふたつの流路, そしてそれを分けるスプリッタ(図中矢印のシャープ エッジ部)から構成されている.このスプリッタは,1 段目(図3(1))では Control port 側(制御流側)にやや偏っ ている.また図3(3)は,図2の No.3 に対応しており, 噴孔内に生ずる負圧による流量制御への影響を防ぐオ リフィス⁽⁰である.

図4に噴射弁内に組込んだ流体素子内での液体の流 れを示す.このように供給された液体は、流体素子に よって流量を配分され、噴射弁先端部の大噴孔(larger ports,以下 LP と称す)および小噴孔(smaller ports,以下 SP)へ供給されるのである.



Fig. 4 Combination of three parts of fluid amplifier

2. 4 流体素子の役割と平均粒径制御の原理

図3に示したように1段目の素子では、スプリッタ は中心よりも制御流側に偏っているため、供給された 液体の多くはOut put 2 側に流れ、2段目の素子の制御 流として働く.供給流量の少ない場合、2段目の制御 流が少なくなるので、液体の多くは Orificel 側へ流れ るようになる.そして、その液体はLP 側へ供給され、 SP への流量よりも大きくなる.そのため LP からの噴 霧粒径は SP からのそれよりも大きくなる.一方、供給 流量が増加すると2段目の制御流も増えるため、 Orifice2 側へより多くの液体が供給され、SP への流量 が大きくなる.しかし、SP ではLP よりも気流速度が 大きいため、噴霧粒径が小さい傾向にあることから、 LP からの噴霧粒径よりは大きくならず、LP、SP それ ぞれからの粒径の差が小さくなるにとどまる.

本研究では、噴霧全体としての平均粒径 SMD を SP から噴出した噴霧の平均粒径 SMD,およびLPからの噴 霧の平均粒径 SMD,を用い、SP および LP より噴出し た噴霧流量m_L, m_Uを考慮し、(1)式から算出すること にしている.そのため流体素子による SP, LP への流 量配分と、それぞれの噴孔からの噴霧特性が噴霧全体 としての SMD を制御可能か否かを決めるのである.

 $SMD = \frac{m_{L}}{\frac{m_{L}}{SMD_{L}} + \frac{m_{L}}{SMD_{L}}}$ (1)

ただし、 $m_{L} = m_{L} + m_{L}$

2.5 噴射弁先端の構造とその諸元

図5に噴射弁先端の形状の詳細を示す.8個のSP (φ1.4 mm)と4個のLPを持つ構造である.SP,LP ともに微粒化用空気入口径と液体入口径は、それぞれ φ1.2 mm、φ1.0 mmであるが、SPの方がLPよりも噴霧 出口径が小さいため、気流速度は大きくなる.したが って、各ポートに供給される液体流量が同じとすれば、 LPに比べSPから、より微細な粒子が得られることに



Fig.5 Atomizer tip

Table 1 Dimensions of larger port

Atomizer No.	L (mm)	D (mm)	L/D
1	7.0	2.4	2.19
2	4.0	2.4	1.66
3	5.0	2.4	2.08
4	7.0	1.8	3.89
5	6.0	2.4	2.5



Fig. 6 The splitter offsets of the first and the second amplifiers

Table 2 Experimental condition of fluid amplifier offset and orifice diameter

	-0.5 mm	
No.1 offset	0.2	
	0.5	
No.2 offset	0	
	0.6	
No.3 orifice dia.	φ 1.0	
(to larger ports)	φ 1.6	

なる. SP および LP それぞれから生成される噴霧性状 が噴射弁全体としての噴霧特性に大きく影響するが, 本研究では, SP の寸法は固定し, LP の寸法変化が微 粒化特性におよぼす影響のみを調べることにした.

表1に本研究で試作した5種類の噴射弁先端のLPの寸法を示す.良好な噴霧特性を得るLPの選定を行う 実験は、すべての噴射弁について行ったが、本報では 噴射弁 No.3~No.5の結果について第4章で述べる.





Fig. 7 Effect of total liquid flow rate on liquid distribution

2.6 流体素子の諸元

図 6 (1), (2)に流体素子 No.1, No.2 のスプリッタ部 の略図(図3(1), (2)に対応)をそれぞれ示す.本研究で は、1段目の流体素子(図3(1))において、液体供給口 が1ヶ所であり、それが主流、制御流へ分かれていく 構造であるため、主流、制御流の流量を個々に調節す ることはできない. したがって、本研究で用いた流体 素子のスプリッタオフセットは、主流、制御流の流量 を決定するうえで重要なパラメータであると考えた. 同様に2段目の流体素子オフセットも1段目からの流 量を受けて SP, LP への流量を決定するうえで重要な パラメータであると考えた. そこで流体素子の寸法形 状が流量特性, 噴霧特性におよぼす影響を調べるため に、1段目および2段目の流体素子オフセット、3段 目オリフィス径を変化させるが、制御流側へのオフセ ットを負の値(-), その逆を正(+)として, 表2に示す 条件のオフセットの素子を試作した.なお,3段目オ リフィス径は LP 側のみ ø 1.0 mm, 1.6 mmと変化させた. No.1~No.3 について、これらの条件の組合わせで流



Fig. 8 Effect of total liquid flow rate on SMD

体素子の噴霧特性への影響を調べたが,本報では1段 目オフセット-0.5 mm, 0.5 mm, 2段目オフセット0 mm, 0.6 mm, 3段目オリフィス径1.0 mmを用いた組合わせの 実験結果について第5章で述べる.

2.7 実験条件および方法

微粒化用液体には水道水を使用し、その流量範囲は 3.95~11.9 g/s, 微粒化用空気流量範囲は 4.0~8.0 g/s で ある.

噴霧粒径測定には PDPA (Aerometrics 社 DSA3000 型)を用い、トランスミッターとレシーバーの焦点距離 を 250 mm として前方散乱(角度 30 度)にて計測を行っ た.計測時の粒子のサンプル数は 3000 個とした.また 粒径範囲は 0~230 µ m, 流速範囲は 0~15.8 m/s である. なお、その場合の粒径の測定精度は 2~4%である.

測定位置は、噴射弁下方約 100 mm, SP およびLP そ れぞれから噴出した噴霧流中心部である.また、噴霧 全体のザウタ平均粒径 SMD は(1)式で求めた.なお、 m,」は等速吸引プローブを用いて LP4ヶ所全てで測定 を行い,全供給流量m_Lとの差からm_Lを定めた.LP4 ヶ所でのバラツキは約3~5%程度,吸引プローブによ る測定精度は3~4%である.

3. 二流体噴射弁の特性(4)

3.1 流体素子の流量特性

図7に SP および LP から流出した液体流量 m_{Ls} , m_{Ll} の全供給流量 m_{L} に対する変化を微粒化用空気流量 m_{A} =6.0, 7.7 g/s それぞれの場合について求めた結果を示す. 流体素子の1段目のオフセットは $-0.5 \, mm$, 2段目は0 mm, 3段目オリフィス径は1.0 mmである. m_{Ls} , m_{Ll} はともに, m_{L} の増加にともない単調に増加しているが, その増加率は m_{Ls} の方が大きい. そのため m_{L} が小さいときには, m_{L} が m_{Ls} に比べて大きいが, m_{L} が増加すると途中で逆転し, m_{Ls} の値が大きくなる.

ー方、 m_A が大きくなると m_L が小さくなる傾向があ るが、これは、 m_A の増加により SP 内の圧力が上昇し、 ポート内に流入する液体流量が抑えられるためと考え られる. その結果、SP および LP への流量の大小関係 が逆転する m_L の値が 7.0 g/s(図 7 (a))から 10 g/s(図 7 (b))に増加するのである.

3.2 噴霧特性

図8は,前節の流量特性(図7)に対応するザウタ平均 粒径の測定結果であり,SP,LPから噴出した噴霧の平 均粒径 SMD₄(図中●),SMD₄(図中◆)と(1)式より算出し た噴霧全体の平均粒径 SMD(図中▲)の全供給流量m_L に対する変化を示している.

いずれの空気流量の場合も、 m_L の増加にともない、 SMD_s、SMD₁はゆるやかに増加していることがわかる. また、SMD_sが SMD₁に比べて全般的に小さいが、その 差は m_A が増えると大流量域で小さくなる傾向があり、 $m_A = 7.7 g/s(図 8 (b))の場合, m_L = 10 g/s 程で両者はほ$ ぼ一致する.

このように、SP, LP それぞれからの SMD, SMD, O差がなくなることは、噴霧全体の SMD を制御可能な 流量範囲が狭まることを意味している.これは、m_A の変化に対して最適な噴孔径やオリフィス径の選択が 必要となることを示唆している.

また,特に m_A =7.7 g/s の場合, m_L の値が小さいとき に噴霧全体の SMD が大きくなっている.これは,この 噴霧特性に対応する流量特性(図 7 (b))で,SP からの流 出流量 m_L ,がほぼゼロのために,LP から噴出される SMD₁が,そのまま噴霧全体の SMD となるためである.

本実験の液体流量範囲では、m_Lにともなう SMD_s,



Fig. 9 Total Sauter mean diameter of modified atomizers (m_A= 6.0 g/s)

SMD₁ の変化はそれぞれ 30 μ m, 20 μ m 程であるが, 噴霧全体の SMD の変化は、それよりも小さい 15 μ m 程度に収まり、供給流量によらず一定の平均粒径を得 る噴射弁の実現が可能であることを示している.しか し、m_Aの変化により、大流量領域で SMD を制御可能 な範囲が狭まることは、流出流量と粒径の整合性に問 題が残ることを示している.

本節では、SP, LP や流体素子の寸法形状を固定して 実験を行ったが、より良い噴霧特性を得るために、LP の寸法形状の噴霧特性への影響を調べることにした.

4. 噴孔寸法形状が噴霧特性におよぼす影響⁶⁹

4. 1 LPの寸法が噴霧特性におよぼす影響

図9に大噴孔(LP)の寸法形状が噴霧全体の SMD に およぼす影響を微粒化用空気流量 $m_A = 6.0$ g/s の場合 について求めた結果を示す.なお,流体素子は前節と 同じである.

噴射弁 No.3(図中●)では、本実験の液体流量範囲に おいて、SMD が 65 μ m 程度と一定に保たれており、 大流量域でも約 70 μ m に抑えられている.また、噴射 弁 No.4(図中▲)でも同様の噴霧特性が見られる.しか し、噴射弁 No.5(図中■)では、全般に No.3、No.4 に比 べて粒径が大きいことに加えて、供給流量m_Lにともな い SMD も増加する傾向があり、大流量域では、90 μ m を超える場合がある.これは LP の径 D と噴霧室長さ L に起因すると考えられる.すなわち、噴射弁 No.3 と No.5 では、噴孔径 D は同じであるが、噴孔長さ L が噴 射弁 No.5 では大きく、そのために噴孔内壁に液膜が付 着して粗大粒を発生しやすくなる.その結果、噴射弁 No.5 の SMD が大きくなると考えられる.



(a) Atomizer No.3

(b) Atomizer No.5

Fig. 10 Spray pattern of Y-jet atomizer $(m_A = 6.0 \text{ g/s})$

なお、L/D の値は、噴射弁 No.3、No.5 でそれぞれ 2.08、2.5 であり、No.3 に関しては大黒ら[@]によって得 られた L/D=2.0 程で平均粒径が最小値をとることと 一致している.

噴射弁 No.4 は、他の2つに比べて、噴孔長さLの値 は大きい(L/D = 3.89)ものの、噴孔径 D の値がかなり 小さいことから、LP 内での微粒化用空気速度が著しく 大きくなるために、たとえ噴孔内で液膜が形成されて も微粒化が促進され、平均粒径が小さくなると考えら れる.

4.2 微粒化模様

前節の結果で,良好な噴霧特性を示した場合(図9; 噴射弁 No.3)と,そうでない場合(図9;噴射弁 No.5) とについて, 微粒化模様を写真撮影した結果を図10 に示す.なお,空気流量は前節と同じくm_A=6.0 g/s で ある.

噴射弁 No.3(図10(a))の場合,生成される噴霧粒子 は細かく,良好に微粒化されていることがわかる.ま た,液体が噴孔出口で膜状となる様子は見られず,m_L が増加しても粗大粒の発生が少ない.そのために SMD が一定に保たれ,粒径が小さくなるのである.

噴射弁 No.5(図10(b))の場合,Lの値が大きいため に噴孔内壁に液体が付着しやすく,噴孔出口から膜状 となって噴出するため,粗大粒の発生が噴射弁 No.3(図 10(a))に比べて多いことが確認される.また,m_L= 11.9 g/sの場合でも,噴射弁 No.5の方が粗大粒が多く 発生しているために,SMD が大きくなると考えられる. 本章では、LPの寸法が噴霧特性におよぼす影響を調 ベ、大流量域でも粒径の増大を抑えることができる噴 孔の条件を見出した.しかし、各噴孔に液体を供給す る流体素子自体の特性については、依然不明確な点が 多いため、流体素子寸法形状の噴霧特性への影響を調 べることにした.

5. 流体素子寸法形状の噴霧特性への影響(7)

5.1 流体素子の流量特性

図11は空気流量 $m_A = 6.0 g/s$ の場合について、流体 素子のオフセット等を変化させたときの SP および LP から流出する液体流量 m_{Ls} , m_{Ll} の全供給流量 m_{L} に対 する変化を求めた結果である. 噴射弁先端は前節の実 験結果で良好な特性を示した噴射弁 No.3 を用いてい る. いずれの場合も m_{Ls} , m_{Ll} はともに、 m_{L} の増加に ともない単調に増加しているが、その増加率は m_{Ls} の 方が大きくなっていることがわかる.

図11(a), (b)は、2段目オフセット0.6 mm、3段目 オリフィス径 1.0 mmと固定し、1段目オフセットをそ れぞれ-0.5 mm、+0.5 mmとして、その流量特性への影 響を示している. このとき SP、LP への流量の大小関 係が逆転するm_Lの値が、1段目オフセットが+0.5 mm の場合(図11(b))に 5.0 g/s であるのに対して、-0.5 mm の場合(図11(a))、7.0 g/s に増加している. このように 1段目のスプリッタが制御流側に偏って(-0.5 mm)い ると、供給液体の多くは流路の広い主流側(図6(1)左図 の右側流路)に流れ、それが2段目の制御流となる. そ して2段目では、スプリッタが+0.6 mm であるため、 1段目からの液体の多くは流路の広い制御流側に流れ



(a) No. 1 offset -0.5 mm , No. 2 offset 0.6 mm



(b) No. 1 offset +0.5 mm , No. 2 offset 0.6 mm



(c) No. 1 offset -0.5 mm , No. 2 offset 0 mm





(a) No. 1 offset -0.5 mm , No. 2 offset 0.6 mm



(b) No. 1 offset +0. 5 mm , No. 2 offset 0. 6 mm



(c) No. 1 offset -0.5 mm , No. 2 offset 0 mm

Fig. 12 The variation of SMD with liquid flow rates (No. 3 orifice ϕ 1.0 mm , m_A=6.0 g/s)



m_L=6.65 g/s 11.9 g/s (a) No.2 offset 0.6 mm

m_=6.65 g/s 11.9 g/s (b) No.2 offset 0 mm

Fig. 13 Spray pattern of Y-jet atomizer with No.1 offset -0.5 mm and No.3 orifice $\phi 1.0$ mm (m_a=6.0 g/s)

ることになり、その結果として、1段目オフセットが -0.5 mmの場合に、LPから多く液体が流出するように なるのである.

図11(a), (c)は, 1段目オフセット-0.5 mm, 3段 目オリフィス径 1.0 mmと固定し, 2段目オフセットを それぞれ 0.6 mm, 0 mmとした場合の流量特性を示して いる. 2段目オフセットが 0 mmの場合(図11(c)), LP への流量が他に比べて少ないことがわかる. これは2 段目オフセットが 0 mmの場合, 主流側への流路が広く なるために, SP への流量が増加するためである.

5.2 流体素子が噴霧特性におよぼす影響

図12は流体素子の流量特性測定結果(図11)に対応する平均粒径の測定結果であり、噴霧全体の SMD の全供給流量m_Lに対する変化を示している.

図12(a), (b)は, 1段目の流体素子オフセットが噴 露特性におよぼす影響を示している。-0.5 mm(図12 (a))では, SMD(図中▲)が約70µmと一定値に保たれて いる. 従来の二流体噴射弁の特性制御に関する研究(2) ではターンダウン比 10 で噴霧全体の SMD の変化が 10µm 以内に抑えられていたが、本研究ではターンダ ウン比4と小さいものの、噴霧全体のSMDを一定に 制御することができた. 一方, +0.5 mm(図12(b))では, m_Lの増加にともない, SMD が約 70 µ m から 80 µ m へ と増加する傾向にある. この場合, SP および LP から 生成される噴霧の平均粒径(SMD.(図中●), SMD,(図中 ◆))も65から80µmであることからも、流体素子によ る SP, LP への流量配分が適正でなかったことを表わ している.実際,その流量特性は、先に述べたように SP, LP への流量の大小関係が逆転するm₁の値が 5.0 g/s と小さく、そのために SMD を一定に制御することがで きなくなっていると考えられる.

図12(a), (c)は, 2段目の流体素子オフセットが噴 霧特性におよぼす影響を示しているが,1段目,2段目 のオフセット-0.5 mm,0 mmの噴霧特性(図12(c))は, +0.5 mm,0.6 mmの噴霧特性(図12(b))と類似している. これらは流量特性(図11(b),図11(c))の傾向も同じ であり,そのため噴霧特性も類似すると考えられる.

5.3 微粒化模様

前節の結果で,もっとも良好な噴霧特性を示した場 合(図12(a))と,そうではない場合(図12(c))について, 微粒化模様を写真撮影した結果を図13に示す.空気 流量は前節と同じm_A=6.0 g/s である.

2段目オフセットが 0.6 mmの場合(図13(a)),前節 で確認したように,SP,LP への流量の大小関係が逆転 する m_L の値が 7.0 g/s と他に比べて大きく(図11(a)の 流量特性に対応),適正な流量配分がなされ,液体が噴 孔出口で膜状にならずに微粒化されていることがわか る.また, m_L が増加しても粗大粒の発生が抑えられ ていることから,SMDが一定に制御され,しかも粒径 が小さい(図12(a))のである.

2段目オフセットが0 mmの場合(図13(b)), SP への 流量が多い(図11(c)の流量特性に対応)ために,液体 が噴孔内壁に付着しやすく,噴孔出口から膜状となっ て噴出する.これが2段目オフセット 0.6 mmの場合に 比べて,粗大粒の発生が多い原因となっている.また, m_Lの増加にともない粗大粒が多く発生している.その ために SMD が一定に制御されず, SMD が増加する(図 12(c))と考えられる.

本章では、流体素子の寸法形状を変化させて噴霧特 性を調べてきた.その結果、流体素子1段目のオフセ ット-0.5 mm、2段目オフセット 0.6 mm、3段目オリ フィス径 1.0 mmの組合わせで、噴霧全体の SMD を約 70μm でほぼ一定に制御することができた.しかし他の組合わせでは,流体素子による液体の流量配分の結果から,SPで粗大粒が発生する傾向があるために,LPだけでなく,SPの寸法形状も検討の余地があると考えられる.

6.結 言

本研究では、液体流量によらず、一定の SMD を得る 噴射弁開発を目的に、本報では、噴霧特性と流体素子 の流量特性との整合性の検討と流体素子自身の特性を 明確にするため、噴孔の寸法形状や流体素子のスプリ ッタオフセット等が流量特性や噴霧特性におよぼす影 響を調べた.その結果を要約すると、以下のようにな る.

- (1)噴射弁内に流体素子を組込んで各ポートへの液体流量を制御し、噴霧平均粒径を一定に制御することが可能であることを確認した.
- (2)流体素子のオフセットを固定した場合について、大流量域でも粒径の増大を抑えることのできる噴射弁 大噴孔の寸法形状(噴射弁 No.3)を見出した。
- (3)噴射弁 No.3 を用いて, 流体素子寸法形状を変化させ た場合の流量特性と噴霧特性におよぼす影響との関 係を明らかにした.
- (4)流体素子オフセット等の組合わせが適切でないと、 各ポートへの流量配分が不適正となり、噴霧全体の SMD が増加することがわかった。
- (5)噴射弁 No.3 (流体素子1段目オフセット-0.5 mm, 2 段目オフセット 0.6 mm, 3段目オリフィス径1.0 mm の組合わせ)で、小噴孔、大噴孔への流量配分が適正 となり、噴霧全体の SMD を約70µm でほぼ一定に 制御することができた。

文 献

- A.H.Lefebvre : Atomization and Sprays, Hemisphere, NewYork, NY, (1989), 155-197.
- (2)稲村隆夫,永井伸樹,井熊孝夫:二流体噴射弁の特 性制御に関する研究,日本機械学会論文集(B編), 52-476,784,(1986),1784-1792.
- (3)尾崎省太郎,原美明:純流体素子入門,日刊工業新 間社,(1967),1-16,45-52.
- (4)稲村隆夫,松岡憲一,永井伸樹:自己制御機能を持 った噴射弁の開発,第3回微粒化シンポジウム講演 論文集,(1994),254-259.
- (5)M.Daikoku, S.Tanno and T.Inamura: Spray Characteristics of Y-Jet-Type Atomizer Embedding Fluid Amplifier,

Proc. of ICLASS'97, (1997), 318-325.

- (6)大黒正敏,丹野庄二,三浦隆利,大谷茂盛:スラリ 一用空気噴霧ノズルの開発,ケミカル・エンジニア リング,化学工業社,32-1,(1987),45-49.
- (7)大黒正敏,酒井寛朗,加賀拓也,稲村隆夫:自己制 御機能を持った噴射弁の特性,第7回微粒化シンポ ジウム講演論文集,(1998),173-178.

微粒化 Vol.8, No.24 (1999) 189



大黒 正敏 八戸工業大学機械工学科 助教授 〒031-8501 八戸市大字妙字大開 88-1 Tel: (0178)25-8044 Fax : (0178)25-2008 E-mail: d aikoku@hi-tech.ac.jp 略歴: 1983年東北大学大学院工学研 究科博士課程修了. 東北大学工学部

助手, 1984年八戸工業大学講師, 1989年より現職, 1990 年3月より13ヶ月米国ケンタッキー大学客員研究員. 主に液体の微粒化,室内火災に関する研究に従事.



ル内キャビテーションに関する研究に従事.



酒井 寬朗 八戸工業大学大学院工学研究科博士 前期課程機械システム工学専攻 〒031-8501 八戸市大字妙字大開 88-1 Tel: (0178)25-3111(ext. 2421) 略歴:1998年八戸工業大学機械工学 科卒業. 同年4月より同大学院に在 籍. 主に二流体噴射弁の改善に関す

る研究に従事.



加賀 拓也 八戸工業大学機械工学科 教授 〒031-8501 八戸市大字妙字大開 88-1 Tel: (0178)25-8034 Fax : (0178)25-2008 E-mail: takukaga@hi-tech.ac.jp 略歷:1965年秋田大学鉱山学部機械 工学科卒業、同年東北大学工学部機

械工学科助手, 1974年八戸工業大学機械工学科助教授, 1993年より現職.主として高速液流のキャビテーショ ンに関する研究に従事



稲村 隆夫 弘前大学理工学部 知能機械システム工学科 教授 〒036-8561 弘前市文京町3 Tel: (0172)39-3519 Fax : (0172)39-3519 E-mail: tina@cc.hirosaki-u.ac.jp 略歷:1981年東北大学大学院工学研

究科博士課程修了. 同年東北大学工学部助手, 同助教 授を経て1996年4月弘前大学理学部教授,1997年10 月より現職. 主に液体の微粒化, 噴霧燃焼に関する研 究に従事.

丹野 庄二 東北大学環境保全センター 助手 〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉 Tel: (022)217-7529 Fax : (022)217-7530 E-mail: tanno@tranpo.che.tohoku.ac.jp 略歴:1988年東北大学学位取得,工 学博士.現在、環境保全センター助 主に熱交換器の伝熱特性と液体の微粒化、噴霧燃

手 焼に関する研究に従事.